

環境モニタリング計画

【排気・大気】

試料名	サンプリング箇所	分析項目	頻度	
			平成 19 年	平成 20 年以降
真空炉集合排気	真空加熱設備集合排気口	P C B	1 回/3 ヶ月	1 回/6 ヶ月
		ダ イオキシ ン類		
		特定悪臭物質		
		臭気指数	1 回/3 ヶ月	1 回/年
解体設備局所排気	解体設備局所排気排気口	P C B	1 回/3 ヶ月	1 回/6 ヶ月
		ダ イオキシ ン類		
分別設備排気	分別設備排気口	P C B	1 回/3 ヶ月	1 回/6 ヶ月
		ダ イオキシ ン類		
換気設備排気	換気設備集合排気口	P C B	1 回/3 ヶ月	1 回/6 ヶ月
		ダ イオキシ ン類		
大気質	敷地境界 (1 点)	P C B	1 回/3 ヶ月	1 回/6 ヶ月
		ダ イオキシ ン類		
		臭気指数	1 回/3 ヶ月	1 回/年

【排水】

試料名	サンプリング箇所	分析項目	頻 度	備 考
下水道放流水	下水道放流ピット	pH	1 回/年	
		B O D		
		浮遊物質		
		n-ヘキサン抽出物		
		窒素		
		りん		
		P C B		
ダ イオキシ ン類				
分析排水	分析排水タンク	pH	払出毎	
		P C B		
建屋換気ダクトドレン	ドレンタンク	pH	払出毎	
		P C B		
雨水排水	場内雨水升 (2 点)	P C B	1 回/年	
		ダ イオキシ ン類		
		有害物質		

【騒音・振動】

試料名	サンプリング箇所	分析項目	頻 度	備 考
騒 音	敷地境界 (5 点)	騒音	施設稼働後 1 回	
振 動	敷地境界 (5 点)	振動	施設稼働後 1 回	